PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Dat of publication of application: 14.02.1983

(51)Int.CI.

F24J 3/02 C25D 11/22

(21)Application number: 56-122711

(71)Applicant : ENERG KENKYUSHO:KK

(22)Date of filing:

05.08.1981

(72)Inventor: TSUDA SHUNJI

(54) ELECTROMAGNETIC WAVE ENERGY ABSORBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the heat collecting efficiency of the absorber by a method wherein specified metal or specified semiconductor element is born in a large number of pores of an aluminum oxide layer with specified thickness prepared over aluminum or aluminum alloy substrate.

CONSTITUTION: Firstly, the porous aluminum oxide layer with the thickness of 0.1W1.4µm is formed by anode electrolysis aluminum or aluminum alloy substrate, for example aluminum substrate, in phosphoric acid solution with DC or AC. Secondly, in order to bear metal or semiconductor element such as Co, Ge or the like, for example Co, in the pores of the aluminum oxide layer, the electrolization with AC or DC in the solution containing cobalt acetate is performed under the condition that the aluminum substrate is employed as one electrode and carbon is employed as the other electrode and cobalt content of 0.05W1.4g/m2 is applied. The resultant layer has large absorption factor within the aimed wave length range while becoming small absorption factor within the range longer than said aimed range.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

の特許出願公開

② 公開特許公報 (A) ♀ 昭58—24757

DInt. Cl.3 F 24 J 3/02 C 25 D 11/22

識別記号

庁内整理番号 7219-3L 7141-4K

43公開 昭和58年(1983)2月14日

発明の数 審査請求 有

(全·4 頁)

❷電磁波エネルギ─吸収材

の特 昭56-122711

御出 昭56(1981) 8月5日

勿発 津田俊二

東京都大田区西蒲田7丁目12番

12-604号

⑪出 願 人 有限会社エネルギー研究所 東京都大田区西蒲田7丁目12番 12-604号

人 弁理士 竹沢荘一 外1名

1発明の名称

置磁波エネルギー吸収材

2.特許請求の範囲

アルミニウム又はその合金基材上に、多数の小 孔を有する、厚さ約0.1 乃至1.4 μm の酸化アル ミニウム層を備え、かつ前記小孔中に0.05 乃至 2.48/m2のコバルト、銅、スズ、鉄、銀、金、 モリプデン、クロム、マンガン、テルル、ニツケ ル、パラジウム、マグネシウム、セレン、鉛、亜 鉛、グルマニウム及びケイ素等の金属もしくは半 導体の元素を、一種又は二種以上含有させて成る 電磁波エネルギー吸収材。

3.発明の詳細な説明・

本発明は、太陽光エネルギーなどの電磁波エネ ルギーを、効率よく熱エネルギーに変換しりる電 磁波エネルギー製収材に関する。

本発明の対象とする電磁波エネルギー吸収材が 具備すべき特性を示すと、次のようになる。

(1) 吸収の対象となる波長帯(太陽光の場合0.3

乃至 2.0 Am) の電磁波に対する吸収率向がき わめて大きい。

(2) 吸収した熱エネルギーの放射損失を最小にす るため、対象となる波長帝より長い波長帝(100 ℃の場合3乃至50 #m)に対しては、放射率(e) がきわめて小さい。

との電磁波エネルギー吸収材の最高到達温度 (Tmax)と、吸収率(0)、放射率(4)の間には、次式 の関係が認められる。

Tmax
$$\approx \left(\frac{\alpha}{\epsilon} \cdot \frac{8}{6t}\right)^{1/4}$$
 (1)

ととで、ddステフブン-ボルツマン定数、B 上は電磁波エネルギー密度である。

(1)式から、電磁波エネルギー吸収材の最高到達 温度(Tmax)を高くするためには、吸収率(Mを大 きく、放射率はを小さくすればよいことがわかる。 第1図には、平板型ソーラーコレクターで、1 枚の透過ガラスを有するものについて、集熱板が 到達する最高温度を、吸収性能のパラメーター (α/ε)および吸収率(4)の関数として示してある。 第1図から、吸収率四が10である電磁波エネ

ルギー吸収材の場合、放射率(ϵ)が 1.0、 すなわち、 $\alpha/\epsilon=1$ の時の最高到達温度が 120 で であるのに対し、放射率が 0.1、 すなわち $\alpha/\epsilon=10$ の時には、 225 で であり、その温度上昇率は約 88 チである。

このように、電磁波エネルギー吸収材は、吸収 率が大きく、放射率が小さいことを必要条件とし ている。

本発明は、アルミニウム又はその合金基材(以下アルミニウム基材という)上に、多数の小孔を有する、厚さ約0.1万至1.4 μm の酸化アルミニウム層を備え、かつ前配小孔中に、0.05万至2.4 g/m²のコバルト、銅、スズ、鉄、銀、金、モリンデン、クロム、マンガン、テルル、ニッケル、パラジウム、マクネシウム、セレン、鉛、亜乳ス・ガルマニウム及びケイ素等の金属もしくは半導体の元素を、一種又は二種以上含有させて成率が大きく、放射率が小さいという条件を満足させたものである。

ルミニウム基材を一方の電板とし、他方の電極と して、カーポン又は鉛を用い、交流又は直流電解 することによつて、コポルトを酸化アルミニウム 層の小孔中に含有させることができる。

このようにして作製した吸収材 $1 m^2$ を、硝酸に 溶解後、その溶液を原子吸光分析して、コバルト 含有量 $(8/m^2)$ を測定した。

得られた吸収材の吸収率、及び放射率を、αメーター、 αメーターで測定し、それらの結果を第 3 図にまとめて示す。

第 3 図から、コパルト含有量 0.618/π²の吸収 材では、吸収率 0.96、放射率 0.04、 α/ε=24 であり、本発明の電磁波エネルギー吸収材として 望ましい特性を備えていることが分かる。

との吸収材の、オージエ電子分光分析による吸収材断面の元素分布を第4図に示す。

なおこの際の酸化アルミニウム層は、アルミニウム基材表面とほぼ直交する多数の小孔を有し、 その厚さは、約 0.48 mm である。

第4回から、コパルトは、酸化アルミニウム層

まず、基材として、アルミニウム又はアルミニウム合金を用いたため、(1)熱伝 導率が大きい、(2)軽い、(3)機械加工性がきわめて良い、(4)コストが安い、などの利点がある。

次に、アルミニウム等の基材上に、多数の小孔を有する酸化アルミニウム層を形成するには、アルミニウム基材を換酸水溶液中で、 直流又は交流を用いて陽極電解するのがよい。 なお前配小孔は、基材表面に対してなるべく直交していることが望ましい。

この方法で作製した酸化アルミニウム層の厚さ を、繰返し反射干渉法(MBI法)で測定し、その 放射率をセメーターで測定した結果を、第2図に 示す。

第2図から、酸化アルミニウム層の厚さは 0.1 乃至 1.4 μm、 特に 0.1 乃至 0.9 μm が最適であることが分かる。

この酸化アルミニウム層の小孔中に、例えばコ パルトを含有させるには、コパルト塩例えば酢酸 コパルトを含む水溶液中に燐酸陽極電解されたア

の小孔中に含有されていることが分かる。

コバルトと同様の方法により作製した、金を含 有する吸収材の金含有量と吸収率、放射率の関係 を、第5図に示す。

本発明の吸収材としては、第 5 図から、コバルト含有量 0.05 乃至 $1.48/m^2$ のものが、また第 5 図から、金含有量 0.3 乃至 $2.48/m^2$ のものが、太陽光エネルギー吸収材として最適であることが分かつた。

コパルト、金と同様の方法により、コパルト、 銅、スズ、鉄、銀、金、モリプデン、クロム、マ ンガン、テルル、ニッケル、パラジウム、マグネ シウム、セレン、鉛、亜鉛、ゲルマニウム及びケ イ素等の一種又は二種以上の元素を含有する電磁 波エネルギー吸収材を作製することができること は明らかである。

上配元素の酸化アルミニウム層中の含有量は、0.05 乃至 $2.48/m^2$ の範囲内にあるものが、太陽 光エネルギー吸収材として最適である。

すなわち、第2図乃至第5図などに示すように、

特簡昭58-24757(3)

本発明の電磁波エネルギー吸収材を構成する酸化 アルミニウム層の厚さは、0.1 乃至 1.4 μm であり、 その小孔が含有する上記元素の含有量は、0.05 乃至 2.4 8/m² のものが、最も優れた性能を持つ ていることが分かつた。

また、本発明の吸収材は、例えば Au-Al₂0₃ サーメットを、アルミニウム基材上にスパッタリン グすることによつて作製することもできる。

本発明による電磁波エネルギー吸収材を、太陽 光エネルギーの光熱エネルギー変換材料として使 用する場合には、高い集熱効率が得られ、太陽冷 暖房給高システムの分野での利用が期待される。

殊に、前述の電解法によって作製した電磁波エネルギー吸収材は、そのコストが、従来の吸収材、例えば黒色強姿材などに比べて安く、しかも集熱効率が高いので、ソーラーハウスのように広い面積の太陽集熱板を必要とする場合には、非常に有利である。

4.図面の簡単な説明

第1図は、1枚の透過ガラスを有する平板型ソ

ーラーコレクターにおける、集熱板最高到達温度 (Tmax)と吸収性能(α/ε) および吸収率(Φの関 係を示すグラフである。

第2図は、本発明の吸収材の酸化アルミニウム 層の厚さと放射率の関係を示すグラフである。

第3回は、本発明の吸収材のコパルト含有量と 吸収率および放射率の関係を示すグラフである。

第4図は、オージエ電子分光分析による、本発明のコパルト含有吸収材断面の元素分布を示すグラブである。

第5回は、本発明の吸収材の金含有量と吸収率 および放射率の関係を示すグラフである。

特許出願人代理人 弁理士 竹 沢 在 一 英子 同 弁理士 森 唐 之 宗子 (2017)









